

***Laborworkshop: High Resolution Push - Bis ISO 50/18° beim
höchstauflösenden SPUR Orthopan UR mit dem neuen SPUR Nanotech UR***

Zeit: 2 tagig, Teil 2: Sonntag, 12. November 2017, 13:00 bis 15:00 Uhr

Ort: Labor im Obergeschoss

Referent: Heribert Schain, <http://www.spur-photo.com>

maximal 10 Teilnehmer

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin soll eine Kleinbild- oder Mittelformatkamera, ein Stativ (50 ASA im Herbst!), eine Entwicklerdose und Archivierungsmaterial fur die entwickelten Negative selber mitbringen.

Die Filme mussen beim Veranstalter gekauft werden, die Chemikalien zur Entwicklung werden unentgeltlich zur Verfugung gestellt.

Im 2. Teil werden die Filme entwickelt und anschlieend auf einer Leuchtplatte beurteilt.

Anmeldungen bitte per E-Mail an: Heribert Schain, schain@spur-photo.de

Bitte mit Bezeichnung des Workshops, mit vollstandigem Namen und Ortsangabe sowie einer Telefonnummer anmelden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Maileingangs berucksichtigt. Sie erhalten eine Bestatigung der Anmeldung.